

「The 4th Meeting on Glasses for Optoelectronics」参加報告

HOYA(株)材料研究所 近江 成明



去る1月19日、日本國中が皇太子殿下と雅子様の御結婚内定にわきたった日、くしくも小和田邸に近い東京工業大学の百年記念館において、(社)日本セラミックス協会ガラス部会オプトエレクトロニクスガラス分科会が主催する The 4th Meeting on glasses for Optoelectronics が開催された。会は、オプトエレクトロニクスガラスの基礎、応用および製造技術を主題に、これに関連する研究発表並びにレビューなど既に発表のテーマについて討論を深めることを目指したものであり、2件の特別講演と13件の一般講演が行われた。発表者の所属機関は、大学：7.5件、国研：2.5件、企業：5件(共同発表は0.5とカウント)とバランスの取れたものであった。

特別講演の一つは、森本詔三氏ら(NOG)による「カルコゲナイトファイバの現状」であり、前身の非酸化物ガラス研究開発(株)において開発し、現在、特性の向上と応用を中心に研究開発を行っているカルコゲナイトガラスファイバーの現状が紹介された。ファイバーの応用として、COレーザやCO₂レーザーのパワー伝送、FT-IR機器と組み合わせたCOガスの吸収スペクトルの計測などが紹介された。新たに非線形光スイッチへの応用も検討され初めており、用途の拡大が期待される。今一つは、伊藤良一教授(東大)による「小型短波長レーザー」で、半導体レーザーの短波長化への2つのアプローチ(可視半導体レーザーと光第2高調波発生)が紹介された。可視半導体レーザーでは、ZnSe化合物半導体への窒素イオ

ンドーピングがブレークスルーとなり、1991年のII-VI族半導体によるレーザー発振の成功を基点として、室温における連続発振の可能性がにわかに高まっている。しかし、十分なキャリアー閉じ込めを可能にする材料の選択や寿命の確保など、解決すべき課題は多く、実用化までにはなお多くのブレークスルーが必要といえる。一方、光第2高調波発生は、半導体レーザーと2次の非線形デバイスを一体化したものであり、現状では、無機結晶が用いられているが、効率の向上や基本波パワーの低減が求められている。性能の高い材料として有機結晶も周知であるが、現状では、素子化技術の開発が遅れている。また、導波路型デバイスの研究も進められており、実用に適したデバイスの出現が待たれる。

一般講演では、3次の非線形光学ガラス分野から4件、レーザー・アップコンバージョンガラス分野から7件、さらに、a-WO₃薄膜、電流センサー用光ファイバーについて1件づつの発表が行われた。3次の非線形光学ガラスについては、既に、この材料を用いた超高速光スイッチの基本動作が確認されており、実用化を目指した材料特性の改善が求められている。作花ら(京大)は、2成分TeO₂系ガラス(TeO₂-MX)に注目し、3次の非線形感受率($\chi^{(3)}$)の増大に対するMXの効果を検討し、Brのような分極率の大きいイオンが有効であることを明らかにした。角野ら(大工試)は、金属(Au, Cu)微粒子分散ガラスの $\chi^{(3)}$ に対する測定に用いるレーザー光のパルス幅の影響を検討し、40ピコ秒よりも長い非線形応答成分が存在することを明らかにしたほか、作製法の違いによる影響などを検討した。野上ら(愛工大)は、

CdTe 微粒子分散ガラスのゾル・ゲル法による作製および特性を、近江ら (HOYA, 名大) は、CdSe_{1-x}Te_x 微粒子分散ガラスにおける励起キャリアーの緩和過程を報告した。

レーザー・アップコンバージョンガラスについては、励起光の吸収、輻射、非輻射およびエネルギートランスファーの機構が明らかにされつつあり、短波長レーザー光源の実現が期待されている。泉谷ら (HOYA) は、種々の希土類イオンをドープした種々のガラス系の光吸収等から輻射遷移確率と Judd-Ofelt 強度パラメーターを考察した。曾我ら (東大、無機材研) は、Eu³⁺ イオンをドープしたフッ化物ガラス (ZBLAN) のケイ光特性等から、局所構造や発光特性に対するガラス組成の影響を検討した。平尾ら (京大) は、Tm³⁺、Tm³⁺-Eu³⁺ イオン等をドープしたフッ化物ガラスのアップコンバージョンケイ光の機構を検討した。井上ら (無機材研、東大) は、Er³⁺、Yb³⁺ イオンをドープしたフッ化物ガラス (ZBAN) のアップコンバージョンケイ光強度に対する Cl や Br の添加や Yb³⁺ 共ドープの効果を検討した。前背戸ら (神鋼パンテック、無機材研) は、Er³⁺ イ

オンをドープした TeO₂ 系ガラスにおいて、ケイ光強度に対する Er, Yb ドープ量やマトリックスの影響を調べた。柳田ら (HOYA) はアップコンバージョンに対するマトリックス (フッ化物ガラス) および Tm³⁺, Yb³⁺ イオンのドープ量の影響を報告した。また、新たな試みとして、八木ら (東工大) は、固体色素レーザーを目指し、ゾル・ゲル法を用いて有機色素を固定化した有機・無機ハイブリッド材料の作製および劣化の低減を検討した。

難波ら (岡山大) は、a-WO₃ 薄膜の EC 特性に対する構造の効果を、新熊ら (HOYA, 東電) は、鉛ガラスファイバーを用いた電流センサー用光ファイバーの開発と特性を報告した。

本会議で明らかにされたように、オプトエレクトロニクスガラスへの興味は尽きることなく、着実な研究開発が望まれるところである。加えて、半導体材料などのライバルの動向、材料の棲み分けを見定め、実用化への力強い進展を期待したい。

最後に、本会の主催者、関係者の皆様に感謝致します。

「第5回医用セラミックス国際シンポジウム」 参加報告



京都大学工学部 大槻 主税

第5回医用セラミックス国際シンポジウム (5th International Symposium on Ceramics in Medicine) が、1992年11月28日～30日の3日間、京都リサーチパークで開催された。このシン

ポジウムは、セラミックスの合成と物性を専門とする材料研究者と、新しい治療法を求める医学者が一堂に会し、セラミックスの医療への可能性を探ろうとするものであり、毎年行われている。京都で開催されるのは、1988年の第1回以来、4年ぶり2回目となった。今回は、14カ国から総勢123名 (外国46名、国内77名) の人達が集まり、